### LASER PLATE-MAKING APPARATUS

Publication number: JP5008366 (A)
Publication date: 1993-01-19

Inventor(s): ITO TATSUMI +
Applicant(s): SONY CORP +

Classifications

-international: B41C1/05; B41C1/02; (IPC1-7): B41C1/05

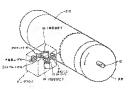
- European:

Application number: JP19910191013 19910705 Priority number(s): JP19910191013 19910705

Abstract of JP 5008366 (A)

PURPOSE: To shorten a plate-making time corresponding to the gradation of a plate to be made by subjecting a scanning and deflecting means performing the high speed fine scanning of laser beam In the diameter direction or rotary shaft direction of a plate to scanning control corresponding to the gradation set at every block of a pattern. CONSTITUTION: A laser block 8 is arranged in parallel to the axial direction of a plate cylinder 1 having a plate 2 made of a synthetic resin bonded thereto so as to be freely movable in the axial direction of said cylinder 1. In this case, at first, the laser block 8 converts the laser beam emitted from a semiconductor laser 3 to parallel beam by a collimation lens 6 and, next, the parallel beam applied to a first galvanomirror 12 is deflected in a Y-axis direction (the circumferential direction of the plate 2) by a first motor 25.; Continuously, the reflected beam applied to a second galvanomirror 13 is deflected in an X-axis direction (the axial direction of the plate 2) by a second monitor 24. Thereafter, the predetermined position of the plate 2 is irradiated with beam by a focus lens 7 to form a predetermained pattern composed of a cavity to the plate 2. At this time, the laser block 8 performs scanning control corresponding to the gradation set at every block of a pattem.

Also published as: ] JP3355631 (B2)



Data supplied from the espacenet database - Worldwide

# (19)日本国特許庁(JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開平5-8366

(43)公開日 平成5年(1993)1月19日

(51)Int.Cl.5 B 4 1 C 1/05 識別記号 庁内整理番号 7124-2H

FΙ

技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数1(全 9 頁)

(21)出願番号

特類平3-191013

(22)出願日

平成3年(1991)7月5日

(71)出版人 000002185

ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番35号

(72) 発明者 伊藤 遠巳

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ 一株式会社内

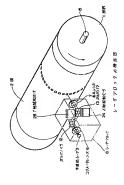
(74)代理人 弁理士 松陽 秀盛

### (54) 【発明の名称】 レーザ製版装置

(57)【要約】

【目的】 レーザで版を製版する時の製版時間を極力短 縮させる。

【構成】 レーザ製版装置で版を形成する際に半導体レ ーザ3からのレーザビームをX軸及びY軸方向にガルバ ノミラ12.13で版胴1に巻回した版2 Fのブロック 分けしたブロック毎に高速微小偏向させて製販する様に 構成する。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 レーザ源からのレーザビームを販に照射 し、該版上に所定パターンのグラビア版を製版するレー ず製版装置に於いて、

上記版が巻回される版刷の径方向又は回転軸方向に上記 レーザビームを高速微小走査する走査偏向手段と、

上記パターンを所定の複数ブロックに区分すると共に該 ブロック毎に所定の複数の面積階調のどの階調に対応す るかを制御する制御手段とを具備し、

上記制御手段に基づき上記走査備向手段を上記グラビア 版の階間に応じて走査制御して成ることを特徴とするレ ーザ製版装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明はレーザ源からのレーザビームにより版劇の版を得る様にした製版装置に関する。 【0002】

【従来の技術】本出願人は先に特情学2-139238 号公翰によって、レーザ源を用いて熱可塑性樹脂からな も販にレーザビームを照射し、画像の濃淡に対応した凹 部を形成する様にした凹版の販嗣を提案した。

[0003]上述公報に開示した構成の大変を削12を 用いて説明する。図12は歌劇1に参明した版2のパタ ーン形成方法を示す光学系の報念団であり、阪削1は金 展性の円筒であり、この版剛1の外径に沿って全成機断 の仮2を参付け、血解子等で成別しは第六た螺に因 定する。この固定方法は適宜方法のものを選択すること が出来て、例えば飯の裏面に接着利増を形成し展削1に 歴史することは出来る。

[0004]版2の材料としては比較的确点の分布範囲 が狭く、硬化時に吸きがあり、随前時に対断が高さ 無数又は具律する熱可塑性場脈がよく、例えば、ボリエ チレン樹脂、アクリル樹脂、ポリプロピレン樹脂にカー ボン20%程度を含有させたもの等を用いている。又、 仮2の厚みは200ミクロン程度のものが延択される。 [0005]版則1は後述する版理画紙モータに連結さ

れ、販胴1は矢印B方向に回転される。 【0006】図12は1W程度の半導体レーザ3を用いて阪2に窪み4を形成するための概念図を示すものである。

[0007]イメージスキャナー等で取り込まれた映像 入力信号5台は半薄体レーザ3 に供給され、駆動電流をP C M化した映像人力信号5でオン、オフして自接接割する。このため半導体レーザ3 から放出されるレーザビー ムは映像人力信号 1 6 に同期して放棄する、半準化・ 世子を出たレーザビームはコリメートレンズ6で平行光 に成され、焦点レンズ7 を介して版2の表面信置に焦点 を結よ地に期間される。

【0008】半導体レーザ3、コレメートレンズ6、焦点レンズ7を含むレーザブロック8は始めは販胴1の最

左端線の所定位原に焦点が全せられている。販費11七次 印B方向に検索する取割回転用モータで回転される様に なされているので、販費181回転させると円側に沿っ た1トラック分の採み4分レーザビームで残散して所定 を1音の今級第40年後、次にレーザブロッ を1音を分級第1の輸力のに移動させて、合成開係を積 数させて行くと2トラックに所定の降み4分形成され る。にの様な走波を順次版則、の全面に直って行えば合 な機制権は映像入力信号5の横淡に対応した確ね4のパ ターンを形成さり

【〇〇〇】 間ち、展開 1 にはシーザビームが焦点レン ズアを介して照射され。高級階画の版 20 表面に焦点を 鉱が原面を膨かして合成開産・飛散或は昇華させる。こ の場合、レーザを実調するか、1つの端みイに対するレー ・デ部計画で変えることで原面材の飛散域は昇華する とする。即が継み412週 1 足元寸様にレーザビームで飛 飲する版面材の島が映像入力信号の濃淡によって深させ を変えるか、面積Sを変える様にしている。

【0010】図13AへDはレーザビームによってクラ ビアの成2上に形成される様本4の時間と信号の変化状 態を示すもので、図13AへDの9はドット面積率が1 ~3/4、3/4~1/2、1/2~1/4、1/4~ 〇等の4危階の短脚に開設と区分した場合のレーザビー ムによって製版された端み4の面積5を示し、10はオ ン、オフ状態の被形の一般を示すものである。

【0011】この波形から解る様に、半導体レーザ3か 6版2上にレーザビームが照射されている間だけ窪み4 が形成されるため、レーザビームのオン、オフ時間の比 を制御すれば面積Sの異なる窪み4を得ることが出来 て、面積積調を表現出来ることが解る。

[0012]

【発明が解決しようとする課題】級上の従来構成で、例 えば、図13Dのドット面接率が1/4~0の範囲で考 えるとレーザビームのオン期間は図13Aのレーザビー ムのオン期間の1/4~0であるので、3/4~1のオ フ期間の波がで階調表現が成される。

【0013】この為に、レーザビームの波形10のオフ 時はアターンの経み4を形成しておらず面積9は図13 Dの如く小さくなり、この間製版時間としてみたとき、 無駄時間が多くなることになる。

【0014】本発明は叙上の問題点を解決するために成されたもので、その目的とするところは、製販時間を短縮するととの出来るレーザ製販装置を提供するにある。 【0015】

【課題を解決するための手段】本発明のレーザ製販装置 はその例が図1及び図2に示されている様に、レーザ源 3からのレーザビーム11を販2に照射し、販2上に明 度2パターンのグラビア版を製販する製販装置に於いて、 版2が集명される販削1の径方向又は軸方向に、レーザ ビーム11を高速機小速金する走室前毎年段12、13 と、パターンを所定の複数のブロックに区分すると共に ブロック毎に所従の複数の面情階部のどの際期に対応す るかを制制する制御手段14とを具備し、この制制手段 14 仁基づき建築側向手段12、13をグラビア版の開 湖に低じて走途制御して成るものである。

#### [0016]

【作用 1 本発明のレーザ製販装置によれば数上にレーザ ビームを用いて所述パターンの僅みを作る際に、プロッ ク毎に複数に区分したプロック毎の精動に応じて、定並 方法を変更する様に制切したので、所定両額内のパター ンを製板する場合の製販時間を短縮することの出来るも の符号たれる。

#### [0017]

【実施例】以下、本発明のレーザ製版装置を図1乃至図 11によって詳記する。

[00] 8] 図1は本例のレーザ製販装置の解鍵的な構成図を示すもので、1は後間であり、2の販削1の外間には図12で初明したと開始の合成機能の成立が設備 固定されている。15は返期1の回転機を示すもので、 返期回転モーク16のモーク軸に協計するもプーリ等を して結合され、2のモーク軸にはよンプーグ17が取り付けられ、展開1の回転速度等が検出されて、コンビ エーク等よりなるシステムコントローラ14にエンコーグ グ17からの出力が供給される。

[0019]ボールおし18は疑問1の輸力的と呼信 配設され、このボールおし18にはレーザプロックド動 用モータ19がカップリング等を介して結合されてい る、ボールわじ18には特別子20が場合され、移動子 20によってレーザプロック8がボールおし18の戦方 向に移動し、仮関1の原2上にレーザビーム11によっ で採血48があった。

【0020】システムコントローラ14からは上途の版 間回紙モータ16及びレーザブロック移動用モータ19 を回旋駆動させる制御駆動信号が供給されて、旋則1を 径方向に回転させると共にレーザブロック名を展開1の 権方向に容動させて、版2を面に所定の第24を形成 し、所定のパターンを形成させる。

【0021】レーザブロック8内には図2に示す様に半 場体レーザ3、コリメータレンズ61、ガルバノミラー 等の個光素子12、13並びに焦点レンズ7が内敷され ている。

【00221即5、半導杯レーザ3はシステムコントロ - う14によって制御されるレーザドライバ23によっ て、オン、オフ制砂が成されると共に半導体レーザ3か ら出着されたレーザビーム11はコリメートレンズ6で 並行を上度され、カルバルミラ12に照射される、 のガルバノミラ12はY軸駆動モーク25でY軸(版明 1の円周方向に振移し、更に第2のガルバノミラ13 に服射された服分はX単極動性・ク24でX軸(版明 1の軸方向)に振られ、焦点レンズ7で版則1に巻回した版の所定位置に焦点を結んで版2に経み4を形成す

○・ (日 0 2 3 ] この降1及び第2のガルバノミラ12. 1 3を販売する傾向販売時間に付けシステムコントローラ 14から供給される。勿論、システムコントローラ 14から供給される。勿論、システムコントローライ への確後データは予めROM或はRAM等に格納された 版2を形成すべき間線データ源26から供給される。 ス、上途の構成では領光素予としてガルバノミラ12を 用いたが、これらの代りに審整光学開光素子(AO D)、電気光学解光素子(BOD)等を用いてもよく、 高速にレーザビームを駆削1の及びく動力向に傾向さ せることの出来る傾向手段であればよい。

[0024] 図3は上述の教会別で説明したレーザ製販 議歴の場底的構成形を示するのである。図3で30期 版装置のペースで略長方形状の解板上に原則回転部31 及びレーザブロック移動部32が設けられる。原期回転 部31は端くの学校に形成したも可騰331、33R 間に勝門間状の版目、を回転自在に複巻1、ベース30 上に配成した販別回転モーラ16によって、即動される 様になされ、レーザブロック8内には半端体レーザ3を 含み、原則1の地方向に合って配設した案内部34に沿って移動する様なされている。

【0025】版開 の円筒部の外周に治って合成樹脂の 版2を参付けて配定する。原用1の左右には金属線のキャップ35 L、35 R/前候着され、左右キャップ35 L、35 R/に一体に形成した幅36 L、36 R Rが左右側 壁33 L、33 R C 同動自在に報着されている。韓36 R は複数のアーリ37、37・・・・とベルト38、38・・・ を介してベース30 上に限定された順同電転モーク1 6 に連結されて、これらアーリ37 及びベルト38を介 して版刊に整めした版24 実的A級3B 方向に回転する。

20 【0026】レーザブロック移動部32はベース30の 左右腰壁31、33R上形成したぐ芋状の脅威に鳴 影形状のサブベース39が観音だれ、たのサブベース3 9上に案内部34が形成されている。更にサブベース3 9上に実内部34が形成されている。更にサブベース3 9上には課受部40し、40Rが低され、これら戦受 440し、40R間にレーザブロック移動部2のボールね118が構破され、レーザブロック移動用モータ1 9でボールね118は回転距動される。即ち、ボールね 118はレーザブロック移動用モータ19の機とカップ リング用の斡載ぎ手41で係合され、ボールね118を 駆動する。

【0027】ボールねと18には移動于20か場合され、この移動子20とレーザブロック取付台42がアーム43で固定され、レーザブロック取付台42にはレーザブロック8が製造れ、このレーザブロック8が製力の移動することで、レーザブロック8の半導体ルーザ3から照射されたレーザブロック8が

ザビーム11は販胴1に巻回した版2のX及びY軸の全 方向に対向して窪み4を形成することが出来る。

【0028】この様なレーザ製販装置を用いて、グラビアの版2を形成する形成方法を図4のパターン構成方法を用いて説明する。

【0029】図4ほシード次の販2上に形成される経み 4のパターンを示すもので、販2上に形成されるパター 少を所能の数の複数のブロックと5a、45b、45 c、45d・・・に区分する、この複数プロックの内の1 プロック45は、例えばX地方向(販面1の動力的) 文で検方向(販用1の整方向)のドット数を3×4 画素 分(以下ドットと記す)を単位に構成している。この1 ドットの大きさは例えば、125μm×125μm程度 である。

[0030] そして、Y軸方向はドットの部外4、4、・・・・の能びを揃えて配列し、X軸方向はドットの部外4のY軸方向及そしニ125μmの1/4しただけずらして、開発上に配列させてある。即ち、この様に3×4ドットの1ブロック45を単位として入軸方向にブロック45。、45・・・・としてセトリックス状に並べて所定の電量が形成される版とを繋がった。

【0031】上述の例では3×4ドットを1プロック4 5として説明したが、m、nを任意の自然数とすればm ×nドット(但し、(n=m+1)とし、nを際調数に とりX帳方向に並べるを可とする。)を1プロック45 とするバターンに構成し得ることは明らかである。

[0032] この様にブロック化したプロック内の走査 は高速機が走塗性等系の展光手段であるガルバンミラ1 2、13で行なわれる。又、ブロック45aからプロッ ク45c 方向(X執方向)への移動はレーザブロック移動用モータ19で行ないブロック45aからプロック4 5かれる。

【0033】図5乃至図8はブロック45内のカルバノ ミラ12,13の走査をブロック内の階調に応じて変化 させる走査方法を模式的に示している。

【0094】図5は図124で示したドット面積率が1 乃至3/4までの開調に該当するものでガルバノミラ1 及び13を用いて、7軽及び入業方向に4未至する。 即ち、実験で示す第1の走査でガルバノミラ12でY 動方向にプロック付シレーザビール11のオン期間連続 めに走走し、次に同様に破験で示す第2の走査を行う ために入時間のガルバノミラ13を1ドット分類って、 大戦前の心走をかがババミラ・12で3ドット分析で う。同様に第3及び第4の走査及びを一点及び二点 類線の様に行ぐう。この場合の時間短額効率は使来と同様で1となる。

【0035】次に図6に示す図12Bに対応するドット 面積率が3/4乃至1/2までの階調に該当するもので はレーザビーム11をオンして、深み46aをY軸方向 にガルバノミラ12を振って形成する。次にレーザビー ム11のオフ期間の瞬間にガルバノミラ13をX軸方向 に3ドット分偏光させ、次の瞬間のレーザビーム11を オンさせガルバノミラ12をY軸方向に偏光させて、窪 み46bを形成する。この様にすると、従来のレーザビ ームオフ期間もを有効利用出来る。更にレーザビーム1 1のオフ期間の瞬間ガルバノミラ13をマイナスX軸方 向に1ドット分偏光させ、次の瞬間のレーザビーム11 をオンさせ、ガルバノミラ12をY軸方向に偏光させ経 み46cを形成する。同様にレーザビーム11のオフ期 間の瞬間ガルバノミラ13をマイナスX軸方向に1ドッ ト分偏光させ、次の瞬間レーザビーム11をオンさせガ ルバノミラ12をY軸方向に振って窪み46 dを形成す る。かくすれば実線ので示す走査で窪み46a,46 b、46c、46dが形成される。

【0036】次は破線ので示す第2の走査を上述と同様の原理に基づいて行なえば鑑み46e,46f,46g,46hが形成される。

【0037】更に一点鎮線で示す第3の走査を上述と 同様の原理に表かれて行なえば窪み46i、46j、4 6k、46上が得られる。この場合の1プロックの12 ドットすべての走査は3走査で済み、時間短縮の効率は 図5の場合に比べ3/4になる。

【0038】関「は対12とに対応するドット面標率が 1/2~1/4までの階間に該当するものであり、図6 と同様の動作で採み47a、47b、47c、47d、 47e、47fを実線ので示す様にガルバンミラ12 及び13で走査することで形成し、次に破線ので示す 様にガルバノミラで走査することで甚な47a、47 h、47i、47j、47k、47Lが削減される。この場合はプロック45の走対は2走をで済み、図5の 場合に比べて時間短縮の効率は1/2となる。

[0039] 図8は図12Dに対応するもので、ドット 面積率が1/4~0までの簡単に該当するものであり、 図7と同様の動作で採み48a、48h、48i、48 d、48e、48f、48g、48h、48i、48 J、48k、48bと実練ので元寸年にガルゾミラ 12及び13を推査することで一気に1ブロックを1走 金でスキャンすることが可能となる。この為に時間短縮 の効率は初ちに大くれば1/4となる。

【0040】上述で説明した方法のパターン構成方法によって、図9に示す様なグラビア版を製版する場合の動作を図10のフローチャートと共に説明する。

【0041】図りは、例えばブロック50a 万歪50i の9個から成り立つ版で、各階詞が図5に示す1ドット 画版率が1~3/4までのブロック50aと、図6で示 すドット面積率が3/4~1/2までの階劃のブロック 50b,50d,50eと、図7で示すいト面積率が 1/2~1/4までの階調のブロック50c,50f、 50g,50hと図8で示すドット面積率が1/4~0までの階調のブロック50iから成り立っているものとする

【0042】図10は図1で設明したシステムコントローラ14の傾向手段の高速酸水桶向降のフローチャートを示すもかで、同図で直像データ源26のROM或はRAM等の記憶手段から読み出されたシアンC、マセンケM、イエロY、ブラックK等の製販庫像データがシステムコントローラ14に入力される(第1ステップST,)。

【0043】次にシステムコントローラ14内では、これら製販画像データを基に図りに示す様なブロック別の パターン50a~50iに幾何変換画像処理が行なわれる(第2ステップST。)。

【0044】次に第3ステップST。ではシステムコントローラ14は、これら複数ブロック側の各プロックラ0a-50iのうちの1プロックのデータを誇み込み、1プロッ内での敷高階側のものを検出し、検出されない場合は元に戻されるか、表高階側が検出されれば第4ステップST、に進められる。

【0045】第43平ップドア、ではブロック50a~50i的の各関語に比て、ブロック内のデータを並べ変える。例えばブロック50aで赤ちのは図りに対応し、Y権力向に順次4走並する様になされるので、デークの並び扱えは必要ながが、ブロック50bのものではのに対応しているので語かる6aの製版の次は組み46bを次は46c~46bとデータを並べ、の走金では46c~46bとデータを並べ、の走金では46c~46bとデータを止べ、の走金では46c~46bとデータをしたがある。開榜いかに横えを客ブロック50c~50icついて行うことになる。

に応じて×及びY軸ガルバノミラ12及び13を傾向させるデータを発生し、レーザブロック8内のガルバノミラ12.13を駆動するY軸駆動モータ25、X軸駆動モータ24に供給する。

【0047】この核にして第5ステッアST。によりブレック50a~501内の高速微小速査が行なれる。 ブロック50aからブロック50b方mへのブロック間移動は原間候モーグ16をシステムコントローラ14 移動は原間候モーグ16をシステムコントローラ050aからブロック 50d方向へのブロック間移動はレーザブロック移動用 モーグ19をシステムコントローラ14が制飾することで行なう様になされる。

【0048】第6ステップST。では鼓終プロック50 i であるか否かを判別し、最終プロックでなければ上述 した様にモータ15又はモータ19の回転により第7ス テップST。に進んでプロック間移動を行い第3ステッ プST。の始に戻される。この場合版削1のX執方向成 はY軌方向のどちらの方向からプロック様に製版して行 ってもよい。又、最終プロック50iであれば終了のス テップST。に至り製版終了となる。

[0049]本師の製版装置は上途の域に構成させ、且つ動作させたので、関係に示す様に両達アークが洗護度 (低端間)のもの程、製販時間の頻節が効果的で、 従来の製版では 4 回走査 (図5 参照) 必要であったものが1回の完全で済むことになる。これは製販時間がレーザが 版材に与える様本カルギー量に比例している事を含ると自然なことになる。 X高速度 (高階間)のノイズの多い両像データ端よ甲者化を行うことによって効果的に製販時間を頻幅出来る。

[0050] 上述の何ではm×n (m・1)のブロック 構成について説明したが、より単純にはレーザブロック 8の高速設外項側手段のガルゾミラを展顕10軸方向 のみとしm×(例データ数) (但し、mはドット数に対 応し、任意の自然数である。)を1ブロックとすること も出来る。

【0051】上述の例では各プロック間で同一階調のドット(総み)を形成するものを説明したが、プロック内で製版すべき階調が異なるものの走査方法を図11によって説明する。

【0052】図11に於いて、1ブロックは3×4両素 (ドット)51a~51Lより構成され、各ドットの面 積率は3/4~1/2までの附調で分布されているもの とする、ここで1ドットの面積率が3/4の築み51k が最高階調(最大面積率下ット)である。

【0053】この場合のの主弦は新1の僅み51aの 統成によって半薄体レーザ3をオンして、オフされた後 も、、電期のガルバンミラ12を2番み51bの頭52が 来る位置まで版門1のY側方向に微小項向させた後にX 転用のガルバノミラ13を販別1のX制方向に振って何 向させ、第2の2階4551bを影販するために、再びY射 方向に土壌体レーザ3をオンにして、形定の面積等のド ットを作り、半導体レーザ3をオンにした状態でY始方 向に変化し、第3の2階451cの頭53位置に次たらな イナスのX軸方向にガルバノミラ13を傾向させる。以 後間縁の走金で第3の2階451cを頻した後に、第4 の2番み51dも同じ様に襲販して行行ばよい。

【0054】同學に破線で示すの走査並に一点銀線で 示すの走査も図ると同様に行なえばよいことになる。 【0055】本発明によれば半導体レーザが版を作って いないオフ時間を有効に利用して微小偏向を所定方向に 行なう様にしたので製版時間を短縮出来る製版装置が得 られる。

#### [0056]

【発明の効果】本発明のレーザ製販装置によれば製版する版の階調に対応して製販時間を短縮することの出来るものが得られる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のレーザ製版装置の略線的構成図であ

ъ.

【図2】本発明のレーザ製版装置に用いるレーザブロックの構成図である。

【図3】本発明のレーザ製版装置の具体的な構成を示す 斜視図である。

【図4】本発明のレーザ製版装置に用いるブロックのパターン構成図である。

【図5】本発明のレーザ製販装置に用いるブロック内の 第1の走査説明図である。

【図6】本発明のレーザ製販装置に用いるブロック内の 第2の走査説明図である。

【図7】本発明のレーザ製版装置に用いるブロック内の 第3の走査説明図である。

【図8】本発明のレーザ製販装置に用いるブロック内の 第4の走査説明図である。

【図9】本発明のレーザ製版装置によるレーザ走査方法

の一例を示す版のパターンである.

【図10】本発明のレーザ製版装置の動作説明用フローチャートである。

【図11】本発明のレーザ製版装置のブロック内の走査 方法を示す他のパターンである。

【図12】従来のレーザ走査方法を示す光学系概念図で ある。

【図13】製版時の階調による信号の変化と階調による 4段階の区分を示す説明図である。

## 【符号の説明】

1 版胴

2 版

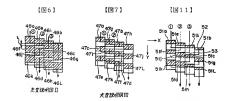
3 半導体レーザ

8 レーザブロック

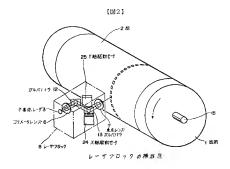
12, 13 ガルバノミラ

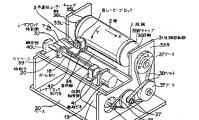
【図1】

(MS)



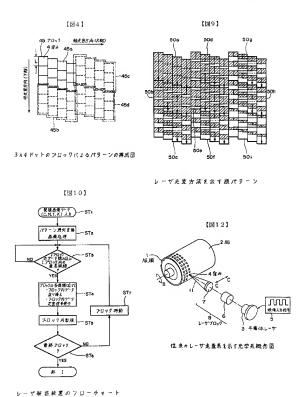
走會説明図▽





製版装置

[図3]



【図13】

